

苏州苏大维格光电科技股份有限公司

关于公司取得专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知识产权局颁发的4项专利证书，具体情况如下：

（一）发明名称：纳米自清洁和主动防雾功能的保护玻璃及其制备方法

发明人：申溯；叶燕；陈林森；周小红；方宗豹；楼益民；殷熙梅；赵云龙

专利号：ZL 2014 1 0281649.5

专利申请日：2014年06月20日

专利权人：苏州苏大维格光电科技股份有限公司

授权公告日：2016年08月24日

证书号：第2201712号

专利权期限：二十年

本发明提供了一种纳米自清洁和主动防雾功能的保护玻璃及其制备方法，采用纳米压印的方法，可以高效复制纳米结构，性能稳定性高、成本低，突出地利用了金属网格加热实现防雾功能。

（二）发明名称：一种无掩膜激光直写叠加曝光方法

发明人：朱鹏飞；陈林森；胡进；浦东林；袁晓峰

专利号：ZL 2014 1 0621284.6

专利申请日：2014年11月06日

专利权人：苏州苏大维格光电科技股份有限公司

授权公告日：2016年08月31日

证书号：第2219492号

专利权期限：二十年

本发明涉及激光无掩膜光刻技术领域，通过曝光数据的处理优化组合，实

现了高速连续扫描运动下光刻图形的累积曝光。解决了高速扫描曝光情况下的子光场拼接匀化问题，为实现大幅面高效高品质激光直写提供了一种技术方法。

(三) 实用新型名称：一种隐形水印烫印膜

发明人：陈林森；刘晓宁；朱昊枢；温源；杨颖；伍新华

专利号：ZL 2016 2 0124918.1

专利申请日：2016年02月17日

专利权人：苏州苏大维格光电科技股份有限公司

授权公告日：2016年08月31日

证书号：第5493181号

专利权期限：十年

本实用新型提出了一种可应用于号牌、包装等方面的具有隐形水印的烫印膜，有效实现防伪，且更加环保。

(四) 实用新型名称：一种三维成型装置

发明人：胡进；陈林森；浦东林；魏国军；朱鹏飞；成堂东

专利号：ZL 2016 2 0127090.5

专利申请日：2016年02月18日

专利权人：苏州苏大维格光电科技股份有限公司；苏州大学

授权公告日：2016年08月31日

证书号：第5493181号

专利权期限：十年

本实用新型提出一种能够实现高效率、高精度、节省材料的三维成型装置与方法。

上述专利的取得短期内不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司发挥自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术的领先，提升公司的核心竞争力。

特此公告。

苏州苏大维格光电科技股份有限公司

董 事 会

2016年11月1日